

2026年9月			
9/5(土) 10:00～12:10 ・ イントロダクション この授業の進め方／ 業界・キャリアパス ・ 半導体とは (Part 1) ・ 質疑応答	9/12(土) 10:00～12:10 ・ 半導体とは (Part 2) ・ 半導体とは_試験と解説 ・ 質疑応答	9/19(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 概論 (Part 1) ・ 半導体プロセス・前工程 概論 (Part 2) ・ 前工程概論_試験と解説 ・ 質疑応答	9/26(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・後工程 概論 (Part 1) ・ 半導体プロセス・後工程 概論 (Part 2) ・ 後工程概論_試験と解説 ・ 質疑応答

2026年10月			
10/3(土)～ 4(日) 8:30～17:00 グループ1 東北大学 (仙台市青葉区) 半導体製造の2日間実習 実習終了後26/11/1までに 実習報告書を提出	10/10(土)～ 11(日) 8:30～17:00 グループ 2 東北大学 (仙台市青葉区) 半導体製造の2日間実習 実習終了後26/11/1までに 実習報告書を提出	10/17(土)～ 18(日) 8:30～17:00 グループ 3 東北大学 (仙台市青葉区) 半導体製造の2日間実習 実習終了後26/11/1までに 実習報告書を提出	10/24(土)～ 25(日) 8:30～17:00 グループ 4 東北大学 (仙台市青葉区) 半導体製造の2日間実習 実習終了後26/11/1までに 実習報告書を提出

2026年11月			
11/7(土) 10:00～12:10 ・ 実習報告の発表と評価	11/14(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 「リソグラフィ」 (Part 1) ・ 半導体プロセス・前工程 「リソグラフィ」 (Part 2)	11/21 (土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 「リソグラフィ」 (Part 3) ・ 半導体プロセス・前工程 「リソグラフィ」 (Part 4) ・ 「リソグラフィ」 オンライン試験	11/28(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・後工程 概論 (Part 1) ・ 半導体プロセス・後工程 概論 (Part 2) ・ 後工程概論_試験と解説 ・ 質疑応答

2026年12月			
12/5(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 「拡散・注入」 (Part 1) ・ 半導体プロセス・前工程 「拡散・注入」 (Part 2)	12/9(土)～ 11(土) 10:00～17:00 SEMICON Japan 2026 (東京ビッグサイト) イベント見学・業界研究 26/12/18までに 見学レポートを提出	12/12(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 「拡散・注入」 (Part 3) ・ 半導体プロセス・前工程 「拡散・注入」 (Part 4) ・ 「拡散・注入」 オンライン試験	11/28(土) 10:00～12:10 見学レポートの発表と評価

2027年1月			
1/9(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 「ドライエッチング」 (Part 1) ・ 半導体プロセス・前工程 「ドライエッチング」 (Part 2) ・ 「ドライエッチング」 オンライン試験	1/16(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 「洗浄」 (Part 1) ・ 半導体プロセス・前工程 「洗浄」 (Part 2) ・ 「洗浄」 オンライン試験	1/23(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 「平坦化」 (Part 1) ・ 半導体プロセス・前工程 「平坦化」 (Part 2) ・ 「平坦化」 オンライン試験	1/30(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 「多層膜配線」 (Part 1) ・ 半導体プロセス・前工程 「多層膜配線」 (Part 2)

2027年2月			
2/6(土) 10:00～12:10 ・ 半導体プロセス・前工程 「多層膜配線」 (Part 3) ・ 「多層膜配線」 オンライン試験	2/13(土) 10:00～12:10 ・ 各種半導体「パワー半導 体」 (Part 1) ・ 各種半導体「パワー半導 体」 (Part 2) ・ 「パワー半導体」 オンライン試験	2/20(土) 10:00～12:10 ・ 各種半導体「イメージセ ンサー」 (Part 1) ・ 各種半導体「イメージセ ンサー」 (Part 2) ・ 「イメージセンサー」 オンライン試験	1/30(土) 10:00～12:10 全体振り返りと評価/ 合格者資格認定